

# 会 告

[ゴシック体は本会主催]

開催日	催物ご案内( ):開催地	参加費 (テキスト代)	申込締切 期日等	掲載号
2026年 3月12日(木)	第22回キンカ高分子化学研修コース(大阪)	—	—	第84巻2号
4月13日(月)	来日学者講演会(鳥取)	無料	—	本号
5月14~15日(木~金)	第42回希土類討論会(東京)			第83巻12号
16日(土)	第90回有機合成化学協会関東支部シンポジウム(横浜シン ポジウム)(横浜)	—	—	第84巻2号
22~23日(金~土)	第24回次世代を担う有機化学シンポジウム(東京)	—	—	第84巻1号
6月4~6日(木~土)	ISReP 2026 化学構造プログラミングに関する国際シンポ ジウム2026(京都)	—	—	第84巻2号
11~12日(木~金)	創薬懇話会2026 in 湯河原(熱海)	—	5月22日 100名	第84巻1号
16~17日(火~水)	第128回有機合成シンポジウム(岡山)	—	—	本号
27日(土)	第63回化学関連支部合同九州大会(北九州)	—	—	本号
7月1~3日(水~金)	The 5th International Symposium on Process Chemistry(浜 松)	—	—	本号
9月9~11日(水~金)	第42回有機合成化学セミナー(岐阜)	—	—	—
11月5~6日(木~金)	第129回有機合成シンポジウム(東京)	—	—	—

**本誌会告への掲載について** 本誌会告欄では、本会の本部・支部が主催または共催する催しものについては必要  
な範囲で全文を掲載いたします。他学協会等の主催するもので、本会が協賛の催しも  
のの一部の内容のみの掲載とさせていただきます。協会HPにも掲載しております。原稿締切は掲載号の前々月25日  
(5月号は3月25日)厳守です。なお、開催の可否等、詳細は主催団体のHPをご覧ください。

## 来日学者講演会

主催 有機合成化学協会中国四国支部

日時: 4月13日(月)16:30~18:00

会場: 鳥取大学工学部講堂(鳥取市湖山町南4-101, 鳥取  
大学工学部J棟)

講師: Prof. Daniel Werz (University of Freiburg,  
Germany)

演題: Design and Serendipity in Fluorophore Chemistry

参加費: 無料

連絡先: 680-8552 鳥取市湖山町南4-101 鳥取大学工学部  
化学バイオ系学科 野上敏材(TEL 0857-31-5179, e-mail:  
tnokami@tottori-u.ac.jp)

発表形式: 一般・学生発表はポスター発表のみ。ほか依頼講演  
(8件、各支部推薦)

発表申込方法: 大会HP(<https://godo-kyushu.jp/godo/index.html>)からお申込みください。

参加費・発表登録費: 聴講のみの参加費は無料。発表登録費  
は、ポスター発表1件につき3,000円(PDF予稿集1冊含  
む)。

問合せ先: 819-0395 福岡市西区元岡744 第63回化学関連支  
部合同九州大会実行委員会事務局(実行委員長: 栄部比夏里  
(九州大学), 代表世話人: 兵頭潤次(九州大学))(TEL 092-  
802-6864, e-mail: godo63sec@gmail.com)

## 第63回化学関連支部合同九州大会

主催 電気化学会九州支部ほか7化学関連支部

日時: 6月27日(土)

会場: 北九州国際会議場(北九州市小倉北区浅野3-9-30)

発表申込期間: 3月2日(月)~4月10日(金)

予稿原稿締切: 5月8日(金)

## The 5<sup>th</sup> International Symposium on Process Chemistry

主催 日本プロセス化学会

協賛 有機合成化学協会ほか

協力 化学工業日报社

日時: 7月1日(水)~3日(金)

会場: アクトシティ浜松(浜松市中央区板屋町111-1)

プログラム: Martin Eastgate(Bristol Myers Squibb, USA),

David Entwistle (Codexis, USA), Eunpyo Hong (SK pharmteco SM Asia, South Korea), Hiroshi Iwamura (Chugai Pharmaceutical, Japan), Takahiro Kawajiri (SHIONOGL, Japan), Anil S. Khile (Eisai Pharmaceuticals India, India), Dawei Ma (Shanghai Institute of Organic Chemistry, China), Daniel Mink (InnoSyn BV, The Netherlands), Takashi Ohshima (Kyushu University, Japan), Rebecca Ruck (MSD, USA), Matthew S. Sigman (University of Utah, USA), Joji Tsurumoto (iFactory, Japan), Thomas Wirth (Cardiff University, UK)

一般発表：ポスター発表(2日間)

企業展示会：ブース展示(例年約100社)

参加費・参加申込方法：シンポジウムHP(<https://cdsympo.com/ispc2026/>) (2月上旬公開予定)参照

一般発表申込締切：4月27日(月)

事前参加登録締切：6月4日(木)

問 合 先：103-8485 東京都中央区日本橋浜町3-16-8 (株)化学工業日報社企画局シンポジウムデスク (TEL 03-3663-7936, FAX 03-3663-7861, e-mail: sympo@chemicaldaily.co.jp)